

高分子加工技術研究会 第 96 回例会の参加募集

主 催：日本レオロジー学会 高分子加工技術研究会

日 時：2023 年 3 月 22 日（水）13：30～16：45

場 所：東京工業大学（大岡山キャンパス南 1 号館 523 会議室）

* Zoom を用いたハイブリッド開催です。申込時にどちらの方法で参加するかお知らせください。

主 題：光を用いた高分子の分析・評価

プログラム

講演 1 時間 [質問・討論含む]

13：30－14：30

1. Rheo-Raman 分光法を用いた結晶性高分子の結晶化・変形挙動の評価(仮題)

北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系 木田 拓充 氏

14：35－15：35

2. ケミルミネッセンス法を用いた酸化劣化評価について

東北電子産業(株) 鮫島 良太 氏

15：45－16：45

3. 自己組織化を用いた有機光共振器センサーの開発

筑波大学 数理物質系 物質工学域 山岸 洋 氏

参加費：2,000 円 高分子加工技術研究会の会員及び学生は無料

(高分子加工技術研究会の年会費は 3,000 円です。この機会にご入会をお勧めします)

申込期限：2023 年 3 月 15 日（水）

申込方法：氏名・所属・連絡先住所（例会予稿集送付先）を明記し、E-mail または FAX にて、下記宛にお申込み下さい。振込を確認した後、オンライン参加者には予稿集と Zoom 入室の ID とパスワードを事務局より送信いたします

申込先：〒468-8511

名古屋市天白区久方二丁目 12-1 豊田工業大学大学院 工学研究科

高分子ナノ複合材料研究室内 高分子加工技術研究会事務局

TEL: 052-809-1863 FAX: 052-809-1864

E-mail : kakou-jimu@toyota-ti.ac.jp

振込先：三菱 UFJ 銀行鳴子支店 普通 3 5 2 2 9 9 2

高分子加工技術研究会 代表者 岡本正巳